



KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej [N1Log2>OWI]

Przedmiot

Kierunek studiów

Logistyka

Rok/Semestr

3/6

Studia w zakresie (specjalność)

–

Profil studiów

ogólnoakademicki

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Język oferowanego przedmiotu

polski

Forma studiów

niestacjonarne

Wymagalność

obligatoryjny

Liczba godzin

Wykład

10

Laboratorium

0

Inne (np. online)

0

Ćwiczenia

0

Projekty/seminaria

0

Liczba punktów ECTS

1,00

Koordynatorzy

dr Jakub Pawlak

jakub.pawlak@put.poznan.pl

Wykładowcy

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania a także prawa. Student powinien posiadać umiejętności dostrzegania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną własności intelektualnej. Student powinien rozumieć potrzebę i prezentować postawy sprzyjające i zachęcające do kreatywnego myślenia.

Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej i zarządzania nią w pewnym zakresie 2. Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących obszaru własności intelektualnej 3. Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej

Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza:

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [P6S_WK_09]

Umiejętności:

1. Student potrafi dostrzegać w zadaniach inżynierskich aspekty systemowe i pozatechniczne, a także społeczno-techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, związane z ochroną prawną rozwiązań o charakterze technicznym [P6S_UW_04]
2. Student potrafi identyfikować zmiany wymagań, standardów, przepisów, postępu technicznego i rzeczywistości rynku pracy związanych z ochroną własności intelektualnej, i na ich podstawie określać potrzeby uzupełniania wiedzy [P6S_UU_01]

Kompetencje społeczne:

1. Student ma świadomość inicjowania działań mających na celu prawnego zabezpieczenie zasobów intelektualnych organizacji, a szczególnie działań związanych z formułowaniem i przekazywaniem informacji oraz współdziałaniem w społeczeństwie w obszarze logistyki [P6S_KO_02]

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:

1) Case study

2) Test zaliczeniowy - test jedno- lub wielokrotnego wyboru

Kryteria oceny: 50,1% - 70% = 3; 70,1% - 90% = 4; ponad 90% = 5) Próg zaliczeniowy: 50% punktów.

Treści programowe

Patenty, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo autorskie, prawo w Internecie

Tematyka zajęć

szeroki zakres tematów związanych z ochroną innowacji i twórczości. W ramach tematu patentów omawiane są definicje, procedury uzyskiwania, zakres ochrony oraz sposoby egzekwowania praw patentowych. Wzór użytkowy jest przedstawiany jako alternatywa dla patentu, z naciskiem na procedurę rejestracji i różnice w ochronie. Wzór przemysłowy koncentruje się na ochronie estetycznych cech produktów, obejmując proces zgłoszeniowy i zasady ochrony. Prawo autorskie dotyczy ochrony twórczości literackiej, muzycznej, artystycznej i naukowej, omawiając prawa osobiste i majątkowe, oraz zasady korzystania z utworów. Prawo w Internecie analizuje aspekty ochrony własności intelektualnej w cyfrowym środowisku, w tym prawa autorskie online, kwestie domen internetowych, a także problematykę naruszeń i środków ochrony w sieci.

Metody dydaktyczne

wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny (prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przykładami podawanymi na tablicy, case-study z dyskusją).

Literatura

Podstawowa:

1. T.Szymanek Prawo własności przemysłowej. EWSPA Warszawa 2008
2. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie Wydawnictwo Oficyna Warszawa 2008
3. <http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index.pl/>

Uzupełniająca:

1. Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa, C. H. Beck, 2022
2. Grzybczyk K., Skradziona kultura: jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną. Wolters Kluwer Polska, 2021.
3. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzania prawami wyłącznymi : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 18-22 września 2017 r. / pod redakcją Alicji Adamczak ; Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji
4. Domańska-Baer, Alina. Red., Suchoń, Aneta, Ochrona własności intelektualnej: wybrane zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cop. 2013.

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

| | Godzin | ECTS |
|--|--------|------|
| Łączny nakład pracy | 20 | 1,00 |
| Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem | 10 | 0,50 |
| Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium/egzaminu, wykonanie projektu) | 10 | 0,50 |